



Uchwała nr RNDICh.1-3.2024

Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna

Politechniki Warszawskiej

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania dr. hab. inż. Andrzeja Kasińskiego, profesora uczelni na członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna wszczętym na wniosek dr inż. Beaty Butruk-Raszeji

Na podstawie §49 ust.3 pkt.1 Statutu Politechniki Warszawskiej, §3 ust.6 załącznika do uchwały nr 320/L/2023 Senatu PW z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z niej i sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej oraz §221 ust.5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), w związku z §1 uchwały nr 15/L/2020 Senatu PW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyboru członków Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024, uchwała się, co następuje:

§1

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Politechniki Warszawskiej powołuje dr. hab. inż. Andrzeja Kasińskiego, profesora uczelni na członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna wszczętym na wniosek dr inż. Beaty Butruk-Raszeji.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Pouczenie:

Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie ani odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej.

Sekretarz Rady Naukowej Dyscypliny

dr hab. inż. Maciej Szwałt
profesor uczelni

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski